<< 2014년 교육과정 안내 >>

작성일자:2014.04.02

1) 하기의 교육 일정은 변경 될 수 있으며, 접수시작일은 안내서 구분 기준으로 5주전 입니다.
2) 각 과정별 정원에 따라 업체별 최대수강인원이 제한됩니다.

No.	안내서구분	접수시작일	접수마감일	확정통보일	교육 기간	교육과정명	정원	업체별 최대인원
1	2월	01월 13일	01월 26일	01월 27일	02.17~02.21(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
2	3월(1)	01월 27일	02월 09일	02월 10일	03.03~03.07(5일,30hr)	반도체실무과정 I	40	6
3	"	"	02월 16일	02월 17일	03.10~03.13(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
4	3월(2)	02월 10일	02월 23일	02월 24일	03.17~03.19(3일,22hr)	반도체실무과정II	20	3
5	"	"	02월 23일	02월 24일	03.17~03.20(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2
6	"	"	03월 02일	03월 03일	03.25~03.28(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
7	4월(1)	02월 24일	03월 09일	03월 10일	03.31~04.03(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
8	"	"	03월 16일	03월 17일	04.07~04.11(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
9	4월(2)	03월 17일	03월 30일	03월 31일	04.21~04.24(4일,27hr)	반도체장비통신기술과정	30	4
10	"	"	04월 06일	04월 07일	04.28~04.30(3일,20hr)	Dry Etcher기술과정	25	3
11	5월	04월 07일	04월 20일	04월 21일	05.12~05.15(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2
12	"	"	04월 20일	04월 21일	05.13~05.15(3일,19hr)	PECVD/ALD기술과정	25	3
13	"	"	04월 27일	04월 28일	05.19~05.23(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
14	"	"	05월 01일	05월 02일	05.26~05.29(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
15	6월(1)	04월 28일	05월 18일	05월 19일	06.09~06.12(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
16	6월(2)	05월 12일	05월 25일	05월 26일	06.16~06.19(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
17	"	"	06월 01일	06월 02일	06.23~06.27(5일,30hr)	반도체실무과정 I	40	6
18	7월	05월 26일	06월 08일	06월 09일	06.30~07.04(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
19	8월	07월 21일	08월 03일	08월 04일	08.25~08.29(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
20	9월(1)	07월 28일	08월 10일	08월 11일	09.01~09.03(3일,20hr)	Dry Etcher기술과정	25	3
21	"	"	08월 24일	08월 25일	09.15~09.18(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
22	9월(2)	08월 11일	08월 31일	09월 01일	09.22~09.25(4일,27hr)	반도체장비통신기술과정	30	4
23	"	"	09월 07일	09월 08일	09.29~10.02(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2
24	10월(1)	09월 01일	09월 14일	09월 15일	10.06~10.08(3일,19hr)	PECVD/ALD기술과정	25	3
25	"	"	09월 21일	09월 22일	10.13~10.17(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
26	10월(2)	09월 15일	09월 28일	09월 29일	10.20~10.23(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
27	"	"	10월 05일	10월 06일	10.27~10.29(3일,22hr)	반도체실무과정II	20	3
28	11월(1)	09월 29일	10월 12일	10월 13일	11.03~11.06(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
29	"	"	10월 19일	10월 20일	11.10~11.14(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
30	11월(2)	10월 13일	10월 26일	10월 27일	11.17~11.21(5일,30hr)	반도체실무과정 I	40	6
31	"	"	11월 02일	11월 03일	11.24~11.27(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
32	12월	11월 03일	11월 16일	11월 17일	12.08~12.12(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
33	"	"	11월 16일	11월 17일	12.09~12.12(4일,27hr)	반도체장비통신기술과정	30	4